SEARCH INDEX JA

1/1

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

59-064671

(43)Date of publication of application: 12.04.1984

(51)Int.CI.

CO9D 5/10 // CO8G 77/02

(21)Application number: 57-176002

(71)Applicant:

KANSAI PAINT CO LTD

(22)Date of filing:

05.10.1982

(72)Inventor:

**ISOZAKI OSAMU** 

(54) FORMATION OF INORGANIC COATING FILM

(57)Abstract:

coating film.

PURPOSE: To obtain an inorg, coating film excellent in weatherability and resistance to corrosion and solvents, by using a highly condensed product free from silanol groups, derived from a mixture of two alkoxysilanes, as a film- forming component. CONSTITUTION: A mixture of about 5W95wt% tetraalkoxysilane of formula I (wherein R is a 1W8C hydrocarbon group) or its precondensates with about 95W 5wt% trialkoxysilane of formula II (wherein R' is a 1W12C hydrocarbon group) or its precondensates is hydrolyzed in the presence of an acid catalyst in a water-soluble solvent (e.g. ethanol) and adjusted to pH of 7 or above by the addn. of sodium hydroxide, etc. to be subjected to condensation, forming a high condensate free from silanol groups (a degree of condensation of about 20 or higher). A coating is prepd. from said condensate as a film-

forming component, applied to a substrate, and cured by moisture to form an inorg.

$$R = O - Si = O - R$$

$$O$$

$$O$$

$$O$$

$$\begin{array}{c}
R \\
1 \\
1 \\
0 \\
0
\end{array}$$

### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

BEST AVAILABLE COPY

## (19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

# ⑩公開特許公報(A)

昭59-64671

DInt. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

砌公開 昭和59年(1984) 4月12日

C 09 D 3/82

# C 08 G 77/02

5/10

6516-4 J 6516-4 J

発明の数 1

7016-4 J

審査請求 未請求

(全 5 頁)

## 図無機質塗膜の形成方法

昭57-176002

0)特 砂出

昭57(1982)10月5日

⑫発 明 磯崎理 平塚市東八幡 4 丁目17番 1 号関 西ペイント株式会社技術本部内

人 関西ペイント株式会社

尼崎市神崎町33番1号

⑪代 理 人 弁理士 三枝英二

外2名

発明の名称 無機對離膜の形成方法

特部商来の配舶。

① 下記一般式 (A) で示される有機珪紫化合物な よび(义は)その低紛合物なよび

下記一般式 [B] で示される有機珪素化合物および (又は)その低縮台物

とからなる混合物を酸触媒の存在下で加水分解し た改、その pH を7以上として紹合せしめて役ら

れるシラノール基を有しない結縮合物を、造膜成 分とした強料を彼蛇物に設布し、水分によつて捻 腰を硬化せしめることを特徴とする無機質 途膜の 形成方法。

#### 発明の詳細な説明

本発明は無機質強膜の形成方法に関し、更に群 しくは珪素を含む無機質パインダーを造膜成分と した統科を用いて強膜を形成せしめる方法に関す。 従来シリケートをパイングーとする館料は多く のものが遊祭されており、たとえばアルキルシリ ケート系ジンクリツチペイント、アルカリシリケ ート系ジンクリツチペイント等の防血維料や、ポ リジメチルシロキサンのような有機シリコン系耐 熱強料等が良く知られている。

アルキルシリケート系ジンクリッチペイントは 下配一般式

ト以外には利用することが困難であり、クリャー 強料や距版形成用途料としては使用不可能である。

またポリジメチルシロキサンのような有機珪紫 物脂をパイングーとしたクリャー 難料や、ジンク フリーエナメルなどの無極質強料には、超気硬化 型のものも開発されているが、これ等のパイング 一成分は多くのアルキル基を有しているので、福 度の耐熱性は無く、また雑穀の凝集力が小であり、 加えて形成された途膜の上に更に別の強料を始布 することは困難である等の点より限られた用途に しか利用されていない。

またプラスチックの表面改質用として脳妙度の 有機珪素樹脂を用いることも知られているが、い ずれも架構官能数はシラノールである。

本発明者は従来からこの種珪聚含有化合物を使用した強料の難点を解消するため研究を続けて米たが、この研究に於いて上記一般式 (A) で安わされる付礎建業化合物かよび(又は)その低組合物

特別昭 59- 64671 (2)

ない。そして、このものは亜鉛末の未添加条件下でも調出3~6ヶ月で安定性が低下し、増粘、ゲル化する傾向がある。また、このバインダーを設膜成分とした強料は亜鉛末を備加した後のボットライフは5~10時間程度であり、その飲化反応性型粉末とバインダーのシラノール器との反応性の無い一般解を用いた場合は1μ以上の厚みの途膜は形成出来ずしかもその途膜性能も構めて低劣で実用性低級。

一方、特別的 5 6-116761 号公報には、低額合アルキルシリケートを用い、アルキルチタネートやアルキルジルコネートを視気硬化助剤として 振加する一被型のジンクリッチベイントが明示されているが、この硬化反応に於いては混気硬化に 伴なつて多虹のアルコールを削生し、その揮発に 伴なつて大きな体質収縮を生じる。従つてこのも のは多類の単鉛末を配合するジンクリッチベイン

と下記一般式 (B) で示される有機強然化合物および(又は)その低縮合物

との混合物を酸ト級の存在下に加水分解させた後、そのpH を7以上として結合せしめて得られる結合物はシラノール器を有しない砥筋合物であり、
これを造脱成分とした資料は設強物に銀布すると
空気中の水分により飲化して優れた物性を得する
強膜が得られると共に従来の上記難点が解消出来
ることを見出し、玆に本発明を完成するに至つた。
即ち本発明は、下紀一数式 (A) で示される有級強
楽化合物かよび(又は)その低細合物かよび

下記一般式 (B) で示される有機強素化合物および ( 义は ) その低縮合物

からなる社合物を酸触般の存在下で加水分解した 後、 pH を 7 以上として縮合せしめて得られるシ ラノール据を有しない高網合物を、 造版成分とし た 強料を被 輸物に 総布し、 水分によつて 競膜を 受 化せしめることを 特後とする 無機質 鏡膜の形成方 法に係るものである。

本発明方法で用いる上記高紹合物は、分子末端

トリル、キシリルなどのアリール様、シクロヘキシル、シクロブチル、シクロベンチルなどのシクロアルキル磁学である。與体例な化台物としては、たとえばテトラノトキシシラン、テトラブトキシシラン、テトラブロピオキシシラン、テトラブトキシシラン、テトラフエノキシシラン等を例示出来る。またその低組合物とは取合度10以下のオリゴマーを繋映する。

また、上記一般式 (B) で装わされる有機柱業化合物におけるR は上記一般式 (A) の場合と同様である。一方式 は炭素一ケイ素結合によりケイ素に結合する炭素数 1~12の炭化水液器でありた、炭化水液器としてはメチル、エチル、プロビル、ベキシル、オクチルなどのアルキル素、フェニルをトリル、キシリル、ナフチルなどのアリール基などである。

具体的な化台物としては、メチルトリメトキシ

特別昭 59- 64671 (3)

木発明に於いて原料として使用する上配一般式

CAJ で安わされる有機珪素化合物に於けるRは同一または相異なる故素数1~8の故化水深盛であ

り、この際の故化水無器としてはメチル、エチル、
ブロビル、ヘキシルなどのアルキル据、フェニル、

シラン、メチルトリエトキシシラン、フェニルトリノトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン などを挙げることができる。

本発明の方法において、前記一般式 CAJ および (BB) を用いて超額合物を得るに際し、両政分の配合割合は、真屈を選挙にして下配の割合で配合するのが適当である。

好ましくは20~80駄紅彩

一般式(B) 化合物: 5~95 重 11%

好ましくは20~80重航路

上紀配合において、 CA) 化合物の扱が 5 重 飲劣 未満の場合、すなわち (B) 化合物が 9 5 頭 取 %を 超える場合には、この結合物を用いて形成される 無優質強酸の硬化性が劣り、しかも上途り 性が悪 くなる。また、 CB) 化合物の扱が 5 延 以 % 未満の 場合、すなわち CA) 化合物の域が 9 5 所 数 %を超 える場合、この結合物を用いて厚途り微装すると

特開昭59- 64671 (4)

競膜がドロ削れや剥離を超こしやすくなる欠点が ある。

上記一般式 [A] 及び [B] で装わされる有機珪素 化合物及び(义は)その低無合物の混合物を紹合 せしめるに際しては、故化合物及び(又は)低筋 台物の混合物を水路性俗媒たとえばアルコール系 宿鰈、セロソルプ系啓媒、セロソルブアセテート 糸路鰈、グライム糸浴鰈などに條加し、塩酸、硫 酸、リン酸などの鉱胶あるいはギ酸、酢酸等の有 機酸の存在下に、 SIC 結合している RO 悲 1 モル に対し 0.2~2 mol の削合で水を加え、 20~100 で程度で30分~10時間程度批拌下に反応せしめ、 次いて水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の脈 機な結構、モノエチルアミン、ジェチルアミン、 トリエチルアミン等の脂肪族アミン類、アンモニ フなどを掘加して糸のpH を7以上にして紹合文 応を施行せしめる。反応終了後期倒、共那等によ り残存する水を除去することによつて容易に目的

本発明状により形成される無機質破骸は従来のシリケート系統版に比し優れた整版性能を育し、 就中耐食性、射熱剂性、耐熱性、射厥性にすぐれている。

以下に実施例を示して本発明を具体的に説明する。

#### 夹施例1

び応容器に、テトラエトキシシラン 6 2 g、ノチルトリエトキシシラン 1 2 5 g及びエチルアルコール 1 8 7 gを加え、内容物を批拌しながら加熱して80℃になつたのち 0.2 N ー 塩酸 3 0 gを低加し80℃で 10 時間反応させた。ついで、この反応生成物にトリエチルアミン 3 0 gを振加して pH を 7 以上に上げて 80℃ で 2 時間総合反応を行ない、その彼ペンセン 1 0 0 gを振加し不神発分が 4 0 % (度 就%、以下も間様)になるまで脱路剤を行なつた。かくして得られた反応生成物(ワニス)は透明で、 粘度 5.8 センチボイズで、且つ 30℃で 2 ケ月

かくして得られる高縮台物は三次元結合物であって少くとも結合度は20以上で分子散約3000以上のものであり、途科の無機関バインダーとして充分な性能を有し、たとえばそのままクリャー 難装しても50~100µ 程度の膜厚の確認を形成出来る。強布後10分~10 時間程度で空気中の水

物脳鞴台物を得ることが出来る。

めると飲分以下で急速硬化する。 この際強塩基素 嬢やチタン、アルミニクム等の金組アルコキシド を採加することにより更に硬化性を何上せしめ得

分によつて硬化し、塗布後水と砂桶的に接触せし

本発明に於いては金級米たとえば地粉末を添加して一被型防錆強料とすることが出来、また通常の体質版料や粘色質料だけを添加したエナメルとすることも出来る。またこの豚多鼠の脳科を添加すれば100m以上の焊鎖掩装もドロワレや剥離を生ずることなく可能である。

貯蔵後も期間及びゲル化することもなく、すぐれ た貯蔵安定性を示した。

ついて、上配ワニスをみがき飲納板に股界 50μ に強装し、耐度 20℃、破度 7 5 %の部屋に 7 日間 センテイングした。かくして形成した途段にはワ レ等の異俗は全く見られず、耐ソルトスプレー試 飲(JIS Z 2371) 7 日後も点サビは全く頻 察されなかつた。

### 实施例2

び応答器に、テトラブトキシシラン 132g、フェニルトリブトキシシラン 138g及びブチルアルコール 270gを加え、内容物を攪拌しながら加無して100℃になつたのち 5 % ギ酸水溶液 6 6g を 抵加し100℃で1時間反応させた。 ついで、 この反応生成物に Nーメチルモルホリン 3 0 g を 磁加して pH を 7 以上に上げて 90℃ で 2 時間縮合反応を行ない、 その後トルエン 100gを 磁加し不頻発分が 4 0 %(賭推%、以下も同線)になるまで

脱弱剤を行なつた。

かくして待られた反応生成物(ワニス)は透明 で、粘度28.0センチボイズで、鼠つ30℃で2ヶ 月貯蔵彼も粕粘及びゲル化することもなく、すぐ れた貯蔵安定性を示した。

ついて、上記ワニスに飲化チタンを100PHRの割合で分散した純料をみがき飲箱板に膜厚100μに燃装し、構度20℃、最度75%の部屋に7日間セツテイングした。かくして形成した機膜にはワレ等の異常は全く見られず、耐ソルトスプレー試験(JIS Z 2371)15日波も点サビは全く観察されなかつた。

#### 实施例3

反応容器に、 ES-40 (日本コルコート社製テトラエトキシシラン 低縮合物) 427g、エチルトリエトキシシラン 58g 及びエチルアルコール 300gを加え、内容物を撹拌しながら加熱して80℃になつたのち 0.2N- 爆酸 142gを縦加し80 ℃

反応答器に、テトラエチルシリケート 208g、エチルアルコール 208g及び 0.2N 塩酸 72g を加え、ついで内容物を撹拌しながら40℃で2時間反応させた。つぎに、トリエチルアミン 50g を低加してpH を7以上に上げて縮合反応を行ない、ついでペンゼン 50g を低加し不揮発分が22%になるまで脱溶剤を行なつた。かくして得られた反応生成物は30℃で2ケ月間貯蔵後も何ら変化せず、すぐれた貯蔵安定性を示した。

この反応生成物をみがき飲納板に 5 0 μ 膜厚に 錐装し耐度 2 0 ℃、耐度 7 5 %の部屋に 7 日間セ ッティングしたところ細かなワレが発生した。他 方、この反応生成物を 10μ膜厚に 桁装したものは フレの発生もなく、耐ソルトスプレー試験 2 日後 もサビの発生はなかつた。

#### 比較例2

実施例2において、Nーメチルモルホリンを協加する前の反応生成物に酸化チタンを100PHR

特開昭59-64671(5)

て30分間反応させた。ついで、この反応生成物に水酸化カリウム5gを確加してpHを7以上に上げて80℃で2時間結合反応を行ない、その依ベンセン200gを確加し不揮発分が30%(進転%、以下も同様)になるまで脱松剤を行なつた。

かくして得られた反応生成物(ワニス)は透射 で、粘度 11.2 センチボイズで、且つ 3 0 ℃で 2 ケ 月貯蔵後も胸粘及びゲル化することもなく、すぐ れた貯蔵安定性を示した。

#### 比較例1

の割合で分散した絵料をみがき飲料板に 100 A版 即に旅装したところ、 10分後に大きなワレが発生した。また、この反応生成物は 50℃で 15日 後ゲル化した。

#### 比較例3

しかし、 亜鉛来添加フニスは 2 0 ℃で 6 時间で グル化し、 亜鉛末未添加フニスは 5 0 ℃で 5 日町 増粘ゲル化した。

(以上)

代理人 升明士 三 枝 英 二

